

【若手・中堅研究者懇親・講演会】

< 主催 >

ChEC-East21, 関東 CES21 (関東支部), CES21 (関西支部), 中四国若手 CE, 化学工学会東北支部若手の会 (東北支部), P & D 委員会 (東海支部), Q・NET (九州支部)

< 趣旨 >

各支部の若手・中堅研究者を中心とする組織が共同で開催する企画です。産学官の若手・中堅研究者を対象としており、2 件の招待講演を実施します。形式にこだわらず、ざっくばらんに議論し、研究者同士の交流を深めることを趣旨としております。また、当日は飲み物・お菓子類を用意しております。是非、お気軽にご参加下さい。[参加希望の方は、氏名、所属、連絡先をご明記の上、e-mail にて下記の連絡先へお申込み下さい。](#)

< 日時 > 3 月 22 日 (火) 18:00 ~ 20:00

< 会場 > 東京農工大学小金井キャンパス 4 号館 3 階交流スペース

< 招待講演 >

(1) 「超臨界流体中における高埋め込み性薄膜堆積技術 (SCFD)」

東京大学生産技術研究所 百瀬 健 氏

(2) 「多相系反応器での反応分離」

名古屋大学大学院工学研究科 山田 博史 氏

< 参加費 > 500 円 (当日受付にてお支払い下さい)

< 定員 > 30 名

< 申込・お問い合わせ先 >

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1

東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻

下山 裕介

TEL & FAX : 03 - 5734 - 3287

E-mail: yshimo@chemeng.titech.ac.jp